

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS ✓
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑬ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報 (A)

昭59-227143

④ Int. Cl.³

H 01 L 23/12

23/28

23/48

識別記号

庁内整理番号

7357-5 F

7738-5 F

7357-5 F

③ 公開 昭和59年(1984)12月20日

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑧ 集積回路 パッケージ

小金井市貫井北町 2-15-12

⑨ 出 願 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町 1 丁目

12 番地

⑩ 特 願 昭58-101317

⑪ 出 願 昭58(1983)6月7日

⑫ 発 明 者 西川誠一

⑬ 代 理 人 弁理士 猪股清 外 3 名

明細書の内容(内容に変更なし)

明 細 書

1. 発明の名称 集積回路 パッケージ

2. 特許請求の範囲

1. リードフレームのリード部に IC チップが接
脱された上で樹脂モールドが施され、次いで前
記リードフレームの不要部分が切断されること
により構成される集積回路において、前記リー
ドフレームのリード部を樹脂モールドの表面に
露出させたことを特徴とする集積回路。

2. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路におい
て、前記リード露出部分は金メッキ層で被われ
てなる集積回路。

3. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路におい
て、前記リード露出部分はニッケルメッキ層お
よび金メッキ層の 2 層メッキ層で被われてなる
集積回路。

4. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路におい
て、前記リードフレームと前記 IC チップとは

ワイヤボンディングにより接続されてなる集積
回路。

5. 特許請求の範囲第 1 項記載の集積回路におい
て、前記リードフレームと前記 IC チップとは
ワイヤボンディングにより接続されてなる集
積回路。

3. 発明の詳細な説明

本発明は集積回路 パッケージに関する。

近年電子回路の代名詞的存在となつた集積回路
は、半導体素子等により構成された IC チップ、
この IC チップの端子を外部に接続するため及び
集積回路を機械的に支持するためのリード、なら
びに IC チップの封止および IC チップとリード
との接続部分の封止、さらに集積回路全体のハウ
ジングとしてのパッケージからなっている。

このパッケージには樹脂タイプのものとセラミ
ックタイプのものがあり、まず樹脂タイプのもの
は第 1 図または第 2 図に示すような構造となつて
いる。第 1 図(a)、(b)のものはデュアルインライン

パッケージ(DIP)と呼ばれ、ICチップ1をリードフレーム2上に設置してICチップの端子とリードフレーム2のリードとをワイヤボンディングした上でICチップ1およびICチップ1とリードとの接続部分を樹脂モールド3により封止してなる。また第2図のものはフラットパッケージと呼ばれ、リードフレーム2のリードが平面内に引き出されている。

一方セラミックタイプのものには第3図(a)、(b)に示すように、ICチップ1をセラミック基板4上に設置してICチップ1の端子をセラミック基板4の周縁に設けたメタライズ基板5にワイヤボンディングし蓋6を被せてなるものである。

これら樹脂タイプおよびセラミックタイプの集積回路はそれぞれ一長一短があるが、コスト的に見た場合には樹脂タイプのものが通かに利用し易い。

しかしながら、樹脂タイプのものはリードが集積回路の側方に出るため、いくつかの集積回路を所定面積域内に並置しようとする場合に実装密度

が上げられないという欠点がある。

本発明は上述の点を考慮してなされたもので、リードを頂面、底面の少くとも一面に設けてなる樹脂モールド型集積回路パッケージを提供するものである。

以下第4図乃至第11図を参照して本発明を実施例につき説明する。

第4図は本発明の集積回路に用いるリードフレームの一例を平面形状で示したものであり、中央部にICチップ1を設置するためのICチップマウント部2_aが設けられ、このマウント部2_aを取り囲んでリード2_bが8個設けられている。リード2_bの1つはマウント部2_aに連通されている。そして、各リード2_bの中央部には端子2_cが設けられている。この端子2_cはリードフレーム2の平面に対し垂直方向に突出して、後に樹脂モールド3が施された状態で樹脂表面から突出するようになっている。

そして切断線Cとして切断されることにより1つの集積回路が出来上がる。

第5図(a)、(b)は本発明に係る集積回路パッケージの外観形状を示したもので、同図(a)はリード2_bの樹脂モールド側方への突出部分を切断したもの、同図(b)は適当の長さだけリード2_bを短縮したものを示している。これらは何れも外部回路等との接続を主として端子2_cにより行うからリード2_bの長さはせいぜい集積回路を固定するために必要な程度でよく、また固定を接着等の他の手段によつて行うことにより集積回路の実装密度を向上し得る。なお、リード2_bを集積回路の固定に利用すれば制振防振効果が得られる。

第6図(a)、(b)、(c)は第4図のリードフレームを用いて構成した本発明に係る集積回路の側断面形状を示したもので、同図(a)は端子Cが樹脂モールド3の樹脂表面から突出した例、同図(b)は端子Cが樹脂表面と同一面をなす場合、同図(c)は端子Cが樹脂表面より窪んでいる場合をそれぞれ示している。各場合とも端子2_cの表面には金メッキ等を施しておくことが好ましい。

これら各場合ともICチップ1はリードフレ

ーム2に対し端子2_cと反対側に設けてある。これは、ICチップ1を端子2_cと同一側に設けた場合、端子2_cの突出寸法をICチップ1の高さよりも大としなければならず、それにはリードフレーム2の板厚をかなり大にする等の対策が必要なのである。したがってマウント部2_aをリード2_bより一段下げる等のICチップ1の頂部がより低くなる手段を講じるか、あるいは端子2_cをリードフレーム2とは別個に製作しリードフレーム2上に付着させる方法を採るかすれば、ICチップ1と端子2_cとをリードフレーム2の同一側に配しても差支えない。

第7図(a)、(b)はリードフレーム2を折曲げ成形することにより端子2_cを形成した場合の集積回路の側断面形状を示したもので、同図(a)が端子2_cの突出したもの、同図(b)が端子2_cが突出しないものを示している。

第8図(a)、(b)は上述のワイヤボンディングと異なり、ダイレクトボンディングによりICチップ1とリード2_bとを接続してなる集積回路の例を示

しており、第4図の場合に端子2cが樹脂モールド3の樹脂表面から突出した例、第5図の場合は同一面をなす例である。図示しないが第6図(c)の例のように端子2cが樹脂表面より埋込んだものも勿論可能である。

第9図(a)、(b)はギヤング・ギンディングによる第7図(a)、(b)に相当する構造の側断面形状を示したものであり、ICチップ1が厚みリード2bに接続される外は第7図と同様である。

第10図(a)、(b)は第9図(a)、(b)の集積回路の平面形状を示したもので、リード2bのICチップ1寄りの端部はICチップ1の端子に位置合わせできるように端部同士が接近し且つ尖っており、ICチップ1の端子に直接接続される。そしてリード2bのパッケージから突出した部分は短く成形されている。

第11図(a)、(b)は上述の集積回路をICカードすなわちプラスチックカードに集積回路を組込んだもので、例えば銀行の自動支払機等において使用されるものに組込んだ例を示している。上述の集

積回路10はプラスチックカードの表面に形成された凹部(a)に示すように配される。そして前述構造を断面で示したのが図(b)であり、集積回路10は縦着割等によりカード面の一方のオーバーレイ5に配着される。カード面は一方のセンターコア4、4が貼り合わせたもの又は一枚のセンターコアに一方のオーバーレイ5、5が貼着されてなり、センターコア4とオーバーレイ5との間に印刷が施されている。カード面の全厚みは0.6〜0.8mmであり、集積回路10はそれよりも厚く製作できるから、カード面の面と集積回路10の面を同一面とすることは容易である。

このカードは所定のカード処理機に投入されると端子2cを介してカード処理機と集積回路との間での信号授受が行われ、カード処理される。

本発明は上述のように、集積回路の頂面等に端子を有するようにしたため、常にICカード組込みに通した集積回路が得られる。そして、このICカードの組込み時にはリード2bが集積回路側部から突出したものをを用いれば制動防止のため

の補強が行われる。またカード以外に適用しても集積回路の実装密度を向上することができる。

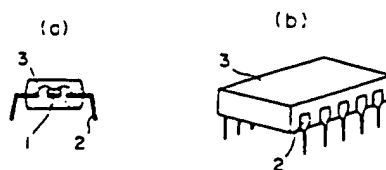
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)、(b)および第2図は従来の樹脂タイプ集積回路の構造説明図、第3図(a)、(b)は同じくセラミックタイプ集積回路の構造説明図、第4図は本発明に係る集積回路製作に用いるエフテンで端子を設けたリードフレームの一例を示す平面図、第5図(a)、(b)は本発明に係る集積回路の外観形状を示す図、第6図(a)、(b)、(c)は第4図のリードフレームを用いて形成した集積回路の断面構造を示す図、第7図(a)、(b)は折曲げにより端子を形成したリードフレームによる集積回路の断面構造を示す図、第8図(a)、(b)および第9図(a)、(b)はギヤング・ギンディングによる集積回路の断面構造を示す図、第10図(a)、(b)はギヤング・ギンディングによる集積回路の平面構造を示す図、第11図(a)、(b)は本発明に係る集積回路をICカードに適用した場合の説明図である。

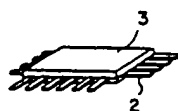
1…ICチップ、2…リードフレーム、2a…ICチップマウント部、2b…リード、2c…端子、3…樹脂モールド、4…セラミック基板、5…メタライズ電極、6…蓋、10…集積回路、20…カード。

出願人代理人 篠 設 南

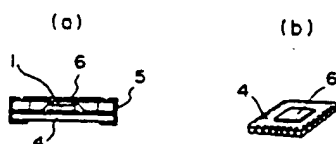
第 1 圖



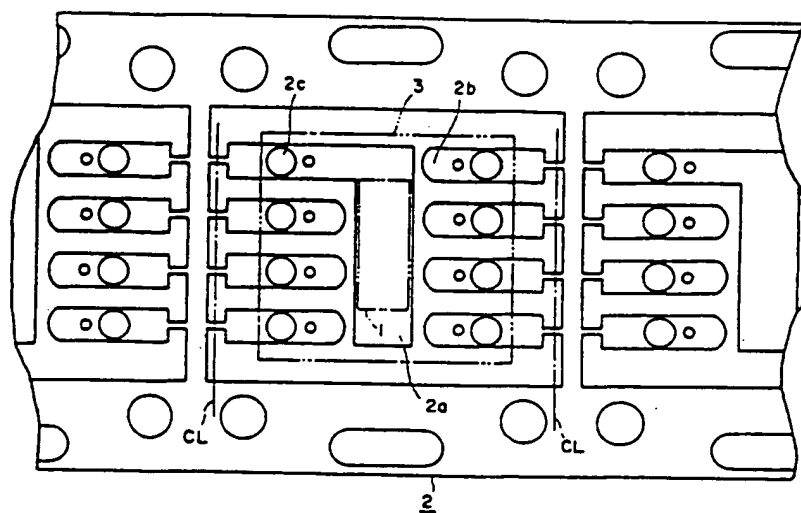
第 2 圖



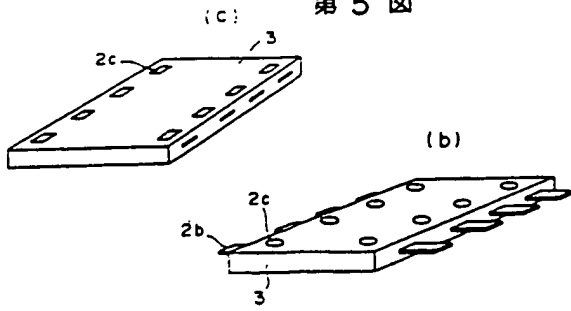
第 3 圖



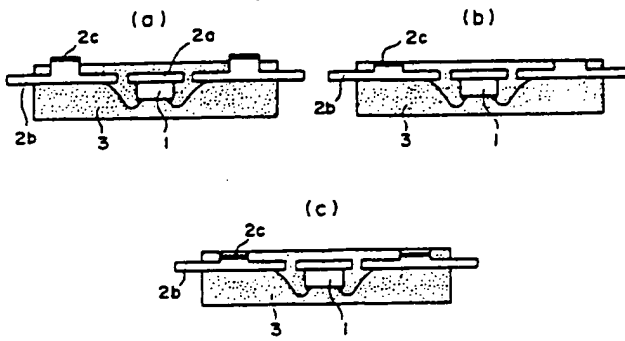
第 4 図



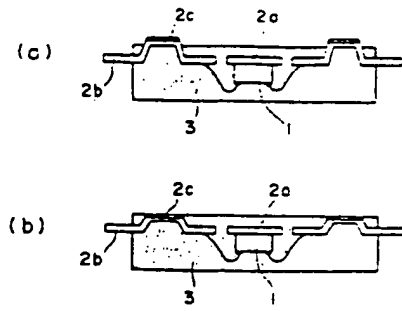
第 5 图



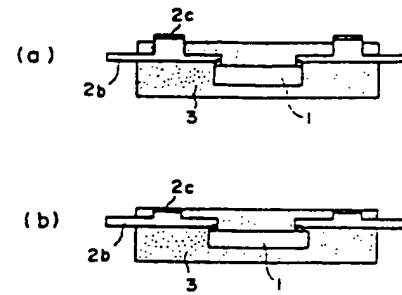
第 6 图



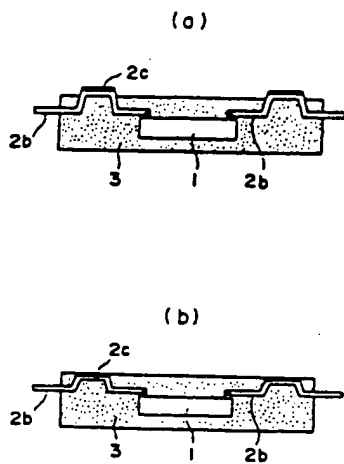
第 7 图



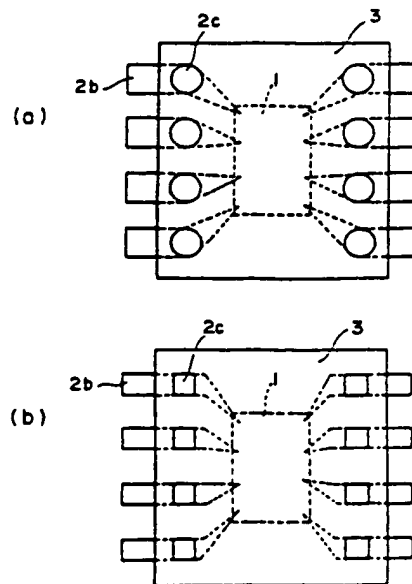
第 8 图



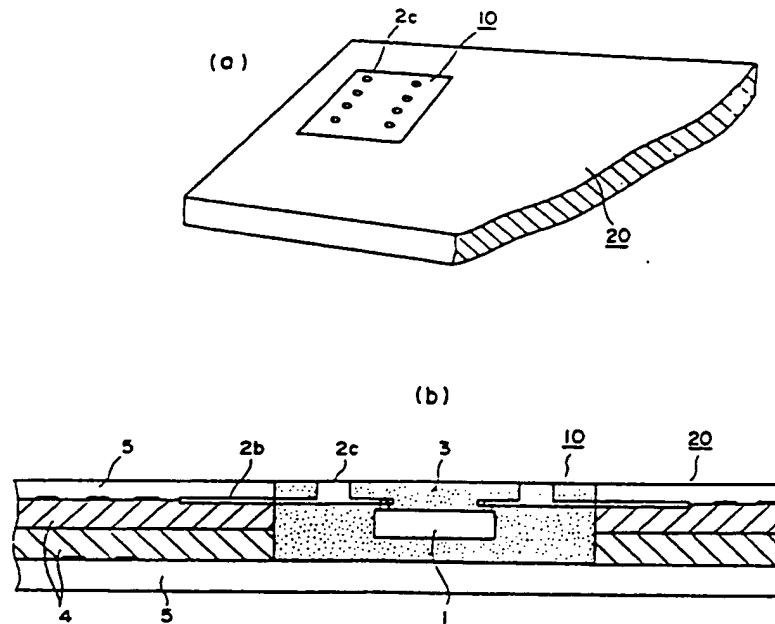
第 9 图



第 10 图



第11図



手続補正書

昭和58年7月7日

特許庁長官 審判官 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

昭和58年特許第101317号

2. 発明の名称

無機回路パッケージ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(289)大日本印刷株式会社

4. 代理人

(郵便番号 100)

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

【電話東京(311) 2321(大代通)】

4330 弁理士 藤 政



5. 補正命令の日付

昭和58年7月7日
(発達日 昭和58年7月7日)

6. 補正によりする発明の数

7. 補正の対象

明細書および図面

8. 補正の内容

明細書および図面の弁明(内容に変更なし)